



МАЛОГАБАРИТНАЯ ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА НАНЕСЕНИЯ ПЛЕНОК МЕТОДОМ МАГНЕТРОННОГО РАСПЫЛЕНИЯ И ТЕРМИЧЕСКОГО ИСПАРЕНИЯ **МВУ ТМ МАГНА ТИС 01**

Назначение:

Нанесение плёнок металлов, резистивных материалов и диэлектриков.

Особенности:

- МРУ - 1шт.;
- Термический испаритель - 1шт. ;
- Обработка подложек в одном технологическом цикле (односторонняя обработка):
Ø100 мм - 4шт.;
- Периодический поворот подложкодержателя на 90°;
- Микропроцессорная система управления;
- Безмасляная система откачки (ТМН300);
- Мощность потребления не более 4,5 кВт;
- Площадь, занимаемая одной установкой ~ 2,5 м².

